

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5410**

(51) Klasyfikacja:
02-03

(21) Numer zgłoszenia: **4338**

(22) Data zgłoszenia: **19.05.2002**

(54)

Nakrycie głowy damskie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RABONEK Bożena Rabonek, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rabonek Bożena, Łódź, (PL)

PL 5410

Nr Rp. 5410

Klasa 02-03

1

Nakrycia głowy damskie

Przedmiotem wzoru użytkowego są nakrycia głowy przeznaczone dla kobiet.

Kolekcja będąca przedmiotem wzoru wyróżnia się nowym i indywidualnym zestawieniem elementów zdobniczych, w szczególności oryginalnych albo
5 oryginalnie zastosowanych tkanin.

Przedmiot wzoru w dwóch odmianach w widoku z przodu uwidoczniony został na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę wzoru, a fig. 2 - drugą odmianę wzoru.

Cechy istotne pierwszej odmiany wzoru przemysłowego, będącej
10 kapeluszem damskim, przedstawionej na fig. 1 rysunku, oraz na fotografii 1, stanowi posiadanie denka w postaci koła, które jest połączone z kwaterą w postaci prostego pasa do której doszyte jest rondo w kształcie podkowy. Wszystkie elementy kapelusza wykonane są z supełkowej tkaniny bucle. Pętelki tkaniny bucle i tkanina podstawowa są w niekontrastowych kolorach.

15 Cechy istotne drugiej odmiany wzoru przemysłowego, będącej kapeluszem damskim, przedstawionej na fig. 2 rysunku, oraz na fotografii 2, stanowi posiadanie denka w postaci koła, które jest połączone z kwaterą w postaci prostego pasa do której doszyte jest rondo w kształcie podkowy. Wszystkie elementy kapelusza wykonane są z supełkowej tkaniny bucle. Pętelki tkaniny bucle i tkanina
20 podstawowa są w kontrastowych kolorach.



Fig. 1

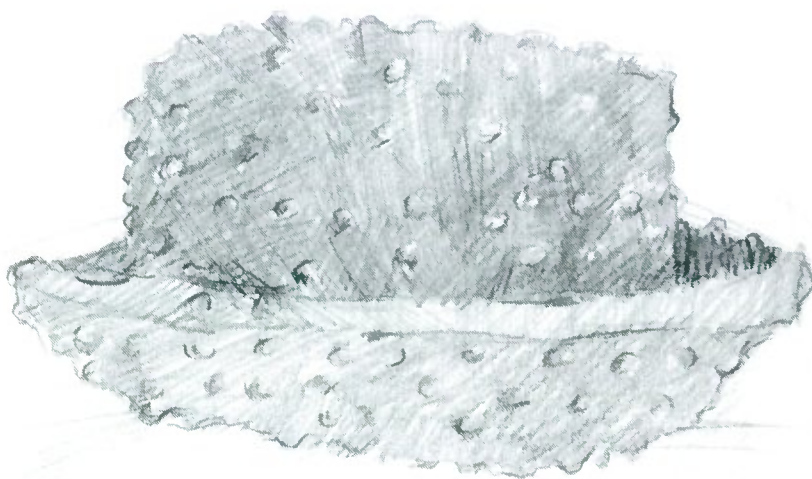


Fig. 2

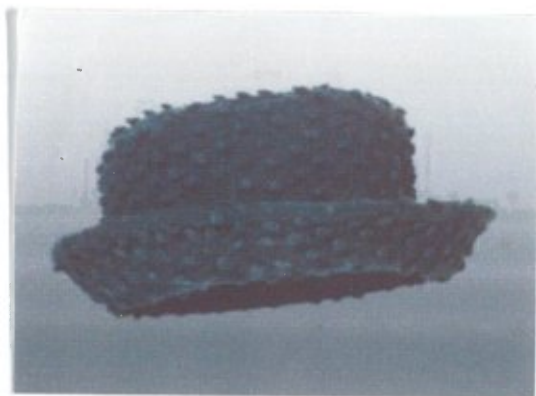


foto. 1

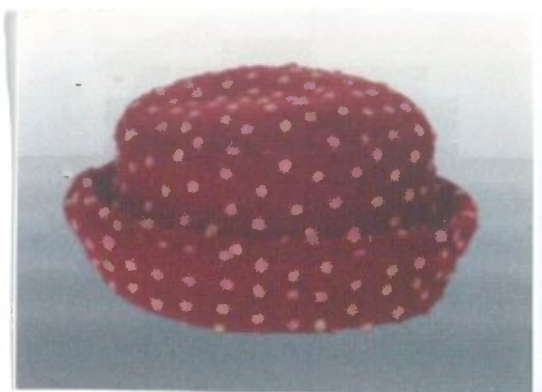


foto. 2